

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2002年2月14日(14.02.2002)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 02/12845 A1

(51) 国際特許分類7:

G01J 1/44

(21) 国際出願番号:

PCT/JP01/06699

(22) 国際出願日:

2001年8月3日(03.08.2001)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2000-235911 2000年8月3日(03.08.2000)

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 浜松ホト ニクス株式会社 (HAMAMATSU PHOTONICS K.K.) [JP/JP]; 〒435-8558 静岡県浜松市市野町1126番地の1 Shizuoka (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 水野誠一郎

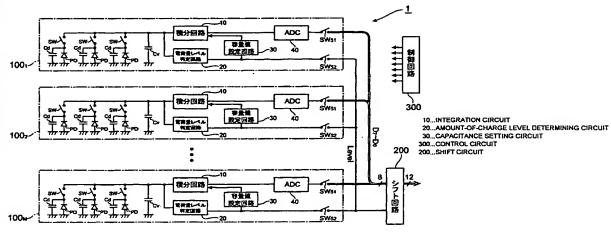
(MIZUNO, Seiichiro) [JP/JP]. 山本洋夫 (YAMAMOTO, Hiroo) [JP/JP]. 藤田一樹 (FUJITA, Kazuki) [JP/JP]; 〒 435-8558 静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホト ニクス株式会社内 Shizuoka (JP).

- (74) 代理人: 長谷川芳樹, 外(HASEGAWA, Yoshiki et al.); 〒104-0061 東京都中央区銀座二丁目6番12号 大倉本 館 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT,

/続葉有/

(54) Title: OPTICAL SENSOR

(54) 発明の名称: 光検出装置



(57) Abstract: When light enters a photodiode (PD), charge the amount of which corresponds to the intensity of the light is generated, and the level of the amount of charge is determined by an amount-of-charge level determining circuit (20). The capacitance of an integration capacitor section of an integrating circuit (10) is determined according to the determined level of the amount of charge by a capacitance setting circuit (30). The charge produced in the photodiode (PD) is accumulated in the integration capacitor section of the integration circuit (10), which outputs a voltage corresponding to the amount charge accumulated. When the net intensity of the background light is high and the net intensity of the incident light is high, the capacitance of a variable capacitor section of the integration circuit (10) is set to a relative large value, and therefore the integration circuit (10) is set to a relative large value, and therefore the integration circuit (10) is set to a relative large value, and therefore the integration circuit (10) is set to a relative large value, and therefore the integration circuit (10) is set to a relative large value, and therefore the integration circuit (10) is set to a relative large value. integration circuit (10) is set to a relative large value, and therefore the intensity of the incident light is determined without saturation. When the intensity of the background light is low, the capacitance of the variable capacitor section is set to a relatively small value. Therefore the intensity of the incident light is determined with good sensitivity irrespective of the ambient condition.

/続葉有/ FP13-0275-00WOHP **'04**, 2,24 SEARCH REPORT



LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

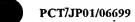
添付公開書類:

- 国際調査報告書

(57) 要約:

(·

フォトダイオードPDに入射した光の強度に応じた量の電荷が発生し、この電荷のレベルが電荷量レベル判定回路20により判定される。この判定された電荷量レベルに基づいて容量設定回路30により積分回路10の積分容量部の容量が設定される。その後、積分回路10において、フォトダイオードPDで発生した電荷が積分容量部に蓄積されて、この蓄積された電荷の量に応じた値の電圧が出力される。背景光が強く全体の入射光強度が大きい場合には、積分回路10の可変容量部の容量は比較的大きな値に設定され、飽和することなく入射光強度が検出される。背景光が弱く全体の入射光強度が小さい場合には、積分回路10の可変容量部の容量は比較的小さな値に設定され、周囲の状況がどのようであっても感度よく入射光強度が検出される。



明細書

光検出装置

技術分野

本発明は、入射した光の強度に応じた値のデジタル信号を出力する光検出装置に関するものである。

背景技術

5

10

15

20

25

光検出装置は、1または複数の光検出素子と、光検出素子から出力された電荷の量に応じた値の電圧を出力する積分回路とを備えている。この光検出装置では、入射光強度に応じて光検出素子から出力された電荷が積分回路に蓄積され、この蓄積された電荷の量に応じた値の電圧が積分回路から出力され、この電圧に基づいて入射光強度が得られる。

また、光検出装置は、積分回路から出力された電圧(アナログ信号)をデジタル信号に変換するA/D変換回路を更に備えている場合がある。この場合には、入射光強度はデジタル値として得られ、さらにコンピュータ等により処理することが可能となる。なお、複数の光検出素子が1次元または2次元に配列されている場合には、この光検出装置は固体撮像装置として用いられる。

このような光検出装置は、CMOS技術により製造することが可能であって、 積分回路において、電流を電圧に変換するためのキャパシタの容量を変更することで、入射光強度検出のダイナミックレンジを大きくすることができる。

例えば、文献「S. L. Garverick, et al., "A 32-Channel Charge Readout IC for Programmable, Nonlinear Quantization of Multichannel Detector Data", IEEE Journal of Solid-State Circuits, Vol.30, No.5, pp.533-541 (1995)」は、このような光検出装置を開示している。

同文献においては、容量可変の積分容量部がアンプの入出力端子間に設けられ た積分回路を有する光検出装置が示されている。積分回路は、光検出素子から出 力された電荷を積分容量部に蓄積し、当該蓄積電荷量に応じた値の電圧を出力す る。

5

15

20

25

同文献内の光検出装置において、積分容量部の容量を装置外部から制御することで、入射光強度検出のダイナミックレンジの拡大を図っている。

すなわち、積分容量部の容量を小さくすると入射光強度が小さい場合であっても検出感度が大きくなり、一方、積分容量部の容量を大きくすると入射光強度が大きい場合であっても出力信号の飽和が回避される。

同文献に記載の光検出装置(固体撮像装置)を用いれば、例えば、真夏の昼間のように周囲が非常に明るい状況下の被写体を撮像する場合にも、出力信号が飽和することなく被写体を撮像することができ、また、夜間のように周囲が非常に暗い状況下の被写体を撮像する場合にも、感度よく被写体を撮像することができる。

発明の開示

しかしながら、上記文献に記載された光検出装置は、出力信号の値の大きさや 飽和しているか否かを判断して、その判断結果に基づいて積分回路の積分容量部 の容量を外部より制御するものであるので、入射光強度の検出を高速に行うこと ができない。

また、上記文献に記載された光検出装置(固体撮像装置)は、被写体の位置によって明暗が大きく異なる場合には、被写体の暗い部分を感度よく撮像しようとすれば、被写体の明るい部分における出力信号が飽和する。一方、被写体の明るい部分を飽和しないように撮像しようとすれば、被写体の暗い部分における撮像感度が悪くなる。

このように、上記文献の光検出装置(固体撮像装置)は、撮像の度に積分容量部の容量を適切に設定することで入射光強度検出のダイナミックレンジの拡大を図っているものの、1画面における画素毎の入射光強度検出のダイナミックレンジが拡大されるものではない。

本発明は、上記問題点を解消する為になされたものであり、入射光強度検出が

4 ---

() } 10

15

20

25

高速にできる光検出装置を提供することを目的とする。

本発明の光検出装置は、光検出素子の出力に応じたアナログ信号が入力され、 当該アナログ信号の大きさを判定する判定回路と、前記判定回路の出力に応じた 分解能で前記アナログ信号をデジタル信号に変換するA/D変換手段とを備える ことを特徴とする。

この変換の分解能は、ダイナミックレンジとは相反する特性を有するものであるが、光検出素子への入射光強度が大きい場合には、光検出素子の出力に応じたアナログ信号が入力される判定回路でその旨を判定し、判定回路の出力に応じた分解能でA/D変換を行うことで、分解能を低下させても高強度側のダイナミックレンジを確保することができる。

また、入射光強度が小さい場合には判定回路でその旨を検出し、判定回路の出力に応じた分解能でA/D変換を行うことで、高強度側のダイナミックレンジが狭くなるものの、分解能は高くすることができる。もちろん、この場合、入射光強度が小さいので本質的には高強度側はA/D変換が行えなくてもよい。

特に、判定回路には光検出素子の出力に応じたアナログ信号が入力されるので、このアナログ信号が入力されるA/D変換手段を、アナログ信号を受けた判定回路によって制御することができる。これは従来のようにデジタル化された映像信号輝度に基づいてA/D変換手段の分解能を制御するものではないため、高速制御が可能となる。

このようなA/D変換手段の構成は幾つか考えられる。

1つの構成は、A/D変換手段が、前記光検出素子の後段に接続されるキャバシタ群をオペアンプの入出力端子間に並列接続してなる積分回路と、前記キャバシタ群の電荷蓄積動作の開始前に、前記判定回路の出力に応じて前記入出力端子間の前記キャパシタ群の合成容量を設定する容量設定回路とを備えるものである。

一般に、電圧=電荷量/容量の関係がある。したがって、入射光強度の増加に 伴って、合成容量を増加させると、電荷量の変化に対する積分回路の出力電圧の

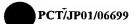
10

15

20

25

(.



変化が小さくなり、変換の分解能は低くなるが、入射光強度が大きくても出力電 圧が飽和することなく入射光強度を検出することができる。また、一方、入射光 強度の低下に伴って、合成容量を低下させると、電荷量の変化に対する積分回路 の出力電圧の変化が大きくなり、変換の分解能は高くなる。

また、別の構成として、A/D変換手段が、(A)光検出素子の後段に接続される積分回路と、(B)積分回路の出力に比例した電荷が蓄積される主キャバシタ、前記主キャバシタに蓄積された電荷が移動して蓄積される複数の副キャバシタ、及び前記複数の副キャバシタへの電荷の移動を制御し当該制御量を前記デジタル信号として出力する容量制御部を有するA/D変換回路とを備え、判定回路の出力に応じて前記副キャバシタの個々に蓄積可能な電荷量が設定されるものが挙げられる。この場合、判定回路の出力に基づいて、A/D変換回路側で分解能の調整を行うこととなる。

この場合、個々の副キャバシタの両端に印加される電圧を判定回路の出力に依存して決定することで、副キャバシタの個々に蓄積可能な電荷量を設定することを特徴とする。

更に、別の構成として、A/D変換手段が、(1)光検出素子の後段に接続される積分回路と、(2)積分回路の出力に比例した電荷が蓄積される主キャパシタ、前記主キャパシタに蓄積された電荷が移動して蓄積される複数の副キャパシタ、及び前記複数の副キャパシタへの電荷の移動を制御し当該制御量を前記デジタル信号として出力する容量制御部を有するA/D変換回路とを備え、前記判定回路の出力に応じて前記複数の副キャパシタから特定の容量群のキャパシタ群を選択し、選択されたキャパシタ群に、前記容量制御部の制御に従って前記主キャパシタから電荷を移動するものを挙げることができる。

なお、A/D変換の有無に拘らず光検出素子からのアナログ信号変化量を増加させる構成も考えられる。この場合の光検出装置は、(1)入射した光の強度に応じた量の電荷を発生し出力する光検出素子と、(2)容量が可変である積分容量部

10

15

20

25

(-

を有し、光検出素子で発生した電荷を積分容量部に蓄積して、この蓄積した電荷の量に応じた値の電圧を出力する積分回路と、(3) 光検出素子で発生した電荷のレベルを判定する電荷量レベル判定回路と、(4) 積分回路における電荷蓄積動作の開始に先立って、電荷量レベル判定回路により判定された電荷量レベルに基づいて積分容量部の容量を設定する容量設定回路とを備えることを特徴とする。

この光検出装置によれば、光検出素子に入射した光の強度に応じた量の電荷が発生し、この電荷のレベルが電荷量レベル判定回路により判定される。そして、この判定された電荷量レベルに基づいて容量設定回路により積分回路の積分容量 部の容量が設定される。

その後、積分回路において、光検出素子で発生した電荷が積分容量部に蓄積されて、この蓄積された電荷の量に応じた値の電圧が出力される。入射光強度が大きい場合には、積分回路の可変容量部の容量は比較的大きな値に設定され、出力電圧=電荷量/容量であるので、電荷量の変化に対する電圧の変化が低くなり、積分回路の出力をA/D変換をした場合には分解能は低くなるが、入射光強度が大きくても飽和することなく入射光強度が検出される。

一方、入射光強度が小さい場合には、積分回路の可変容量部の容量は比較的小さな値に設定され、電荷量の変化に対する電圧の変化が大きくなり、高い分解能で、すなわち、入射光強度が小さくても感度よく入射光強度を検出することができる。

また、本発明に係る光検出装置は、積分回路から出力された電圧をA/D変換してデジタル信号を出力するA/D変換回路を更に備えることを特徴とする。この場合には、積分回路から出力された電圧は、A/D変換に入力してデジタル信号に変換され、このデジタル信号が出力される。

また、本発明に係る光検出装置は、A/D変換回路から出力されたデジタル信号を入力し、電荷量レベル判定回路により判定された電荷量レベルに応じてデジタル信号のビットをシフトして出力するシフト回路を更に備えることを特徴とす



る。この場合には、A/D変換回路から出力されたデジタル信号は、シフト回路により、電荷量レベル判定回路により判定された電荷量レベルに応じてビットがシフトされて出力される。

また、本発明に係る光検出装置では、(1) 積分容量部は、第1容量または第2容量に設定が可能であって、第1容量が第2容量の2ⁿ倍 (nは1以上の整数)であり、(2) A/D変換回路は、n以上のビット数のデジタル信号を出力する、ことを特徴とする。この場合には、A/D変換回路から出力されたデジタル信号を必要に応じてnビットの桁上げすることで、これにより得られるデジタル信号の値は入射光強度に対して線形性が優れるものとなる。

10 図面の簡単な説明

5

¥ 24

15

図1は本実施形態に係る光検出装置1の概略構成図である。

図2は本実施形態に係る光検出装置1の積分回路10、電荷量レベル判定回路20及び容量設定回路30の回路図である。

図3Aは、本実施形態に係る光検出装置1のシフト回路200の回路図である。 図3B及び図3Cは、シフト回路200から出力されるデジタル信号の2つの バターンを示す図である。

図4A、図4B、図4C、図4D、図4E、図4F、図4G、図4H、図4I、図4J、図4K、図4Lは、本実施形態に係る光検出装置1の動作を説明するタイミングチャートである。

20 図 5 は本実施形態に係る光検出装置 1 のシフト回路 2 0 0 から出力される 1 2 ビット・デジタル信号の値と入射光強度との関係を示すグラフである。

図6は別の実施形態に係る光検出装置1の概略構成図である。

図7は本実施形態に係る光検出装置1の積分回路10、判定回路20及び容量 設定回路30の回路図である。

25 図8はA/D変換回路40の回路図である。

図9は別のA/D変換回路40の回路図である。

10

15

25



図10AスイッチSW110の開閉を示すタイミングチャートである。

図10BはスイッチSW120の開閉を示すタイミングチャートである。

発明を実施するための最良の形態

以下、添付図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。なお、図面の説明において同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。

各ユニット 100_m (mは1以上M以下の任意の整数)の各フォトダイオード PDは、アノード端子が接地され、カソード端子がスイッチSWを介して積分回路10の入力端と接続されており、また、そのカソード端子がキャパシタCdを介して接地されている。キャパシタCdは、フォトダイオードPDにおける接合容量であってもよいし、これとは別に設けられたものであってもよい。

各フォトダイオードPDは、カソード端子に接続されたスイッチが開いているときには、入射した光の強度に応じた量の電荷を発生してキャバシタCvに蓄積し、このスイッチが閉じているときには、キャバシタCvに蓄積した電荷を積分回路10及び電荷量レベル判定回路20それぞれへ出力する。なお、図1中でCvと表されているのは、積分回路10の入力端に接続された配線が有している容量である。

各ユニット 100_m の積分回路10は、容量が可変である積分容量部を有しており、フォトダイオードPDで発生した電荷を積分容量部に蓄積して、この蓄積した電荷の量に応じた値の電圧をA/D変換回路40へ出力する。各ユニット 100_m の電荷量レベル判定回路20は、フォトダイオードPDで発生した電荷量

10

15

20



(レベル)を判定し、この判定の結果を表す電荷量レベル信号Levelを容量設定回路30へ出力すると共に、この電荷量レベル信号Levelをスイッチ SW_{52} を介してシフト回路200へ出力する。

各ユニット 100_m の容量設定回路30は、電荷量レベル判定回路20から出力された電荷量レベル信号Levele入力し、積分回路10における電荷蓄積動作の開始に先立って、電荷量レベル信号Levelに基づいて積分回路10の積分容量部の容量を設定する。各ユニット 100_m のA/D変換回路40は、積分回路10から出力された電圧を入力し、この電圧をA/D変換してデジタル信号とし、このデジタル信号をスイッチ SW_{51} を介してシフト回路200へ出力する。

シフト回路 200は、各ユニット 100_m の A / D 変換回路 40 からスイッチ SW_{51} を介して順次に出力されたデジタル信号を入力するとともに、各ユニット 100_m の電荷量レベル判定回路 20 からスイッチ SW_{52} を介して順次に出力された電荷量レベル信号 Levelをも入力する。そして、シフト回路 200 は、電荷量レベル信号 Level0 値に応じてデジタル信号のビットをシフトして、このシフトしたデジタル信号を出力する。

制御回路 300は、この光検出装置 1の全体の動作を制御するものであって、各フォトダイオード P D C 接続されたスイッチ S W 、スイッチ S W S W 、及び、積分回路 10 等の内部にある各スイッチそれぞれの開閉を制御する制御信号を出力する。なお、図 1 では、制御回路 300 から他の要素回路へ送られる制御信号の図示を省略している。

次に、各要素回路の詳細について説明する。

図2は、本実施形態に係る光検出装置1の積分回路10、電荷量レベル判定回路20及び容量設定回路30の回路図である。

各ユニット 100_m の積分回路10は、アンプ A_{10} 、スイッチ SW_{10} ~ SW_{13} 、キャパシタ Cf_{11} 及び Cf_{12} ならびに論理和回路11を有している。アンプ A_1

10

15

20

25



。は、反転入力端子がスイッチ SW_{13} を介して積分回路10の入力端に接続されており、非反転入力端子に一定電圧 V_{inp} が印加されており、出力端子が積分回路10の出力端に接続されている。

スイッチ SW_{10} は、アンプ A_{10} の反転入力端子と出力端子との間に設けられている。スイッチ SW_{11} 及びキャパシタ Cf_{11} は、互いに直列的に接続された上で、アンプ A_{10} の反転入力端子と出力端子との間に設けられている。スイッチ SW_{12} 2及びキャパシタ Cf_{12} も、互いに直列的に接続された上で、アンプ A_{10} の反転入力端子と出力端子との間に設けられている。キャパシタ Cf_{11} の容量は、キャパシタ Cf_{12} の容量より大きい。

スイッチS W_{10} は、制御回路 300から出力された第1リセット信号Reset 1に基づいて開閉する。スイッチS W_{11} 及びS W_{12} それぞれは、容量設定回路 30から出力された制御信号に基づいて開閉する。論理和回路 11は、制御回路 300から出力された第2リセット信号Reset 2及び積分開始指示信号St 20の論理信号の論理和を出力する。そして、スイッチ 20、これら 20の論理信号の論理和を出力する。そして、スイッチ 20、論理和回路 21 から出力された論理信号に基づいて開閉する。

積分回路10において、スイッチ SW_{11} 及び SW_{12} ならびにキャパシタ Cf_1 1及び Cf_{12} により、容量が可変である可変容量部を構成している。すなわち、スイッチ SW_{11} 及び SW_{12} のうち何れが閉じるかに応じて、アンプ A_{10} の反転入力端子と出力端子との間の帰還容量の値は、容量 Cf_{11} 及び Cf_{12} の何れかの値となる。

各ユニット 100_m の電荷量レベル判定回路20は、比較回路21、論理反転回路22、NAND回路23及びNAND回路24を有している。比較回路21は、反転入力端子が電荷量レベル判定回路20の入力端と接続されており、非反転入力端子に基準電圧 V_{ref} が印加されている。そして、比較回路21は、電荷量レベル判定回路20の入力端の電位と基準電圧 V_{ref} とを大小比較して、電荷量レベル判定回路20の入力端の電位の方が大きい場合には論理レベル10

10

15



信号を出力端子に出力し、そうでない場合には論理レベルHの論理信号を出力端子に出力する。論理反転回路 2 2 は、制御信号 3 0 0 から出力された第 1 リセット信号Reset 1 を入力し、この信号を論理反転して出力する。なお、比較回路 2 1 の非反転入力端子に印加される基準電圧 V_{ref} は、以下の式のように設定されている。

$$V_{ref} = (Cf_{12} \cdot V_{sat}) / (Cd + Cv)$$
 ...(1)

ここで、 V_{sat} は、容量が小さいキャパシタC f_{12} が飽和する量の電荷量が蓄積されたときの飽和電圧である。

NAND回路23は、比較回路21及びNAND回路24それぞれから出力された論理信号を入力し、これら2つの論理信号の論理積を論理反転して出力する。NAND回路24は、論理反転回路22及びNAND回路23それぞれから出力された論理信号を入力し、これら2つの論理信号の論理積を論理反転して出力する。すなわち、NAND回路23及びNAND回路24は、比較回路21から出力された論理信号をラッチする。これにより、電荷量レベル判定回路20は、フォトダイオードPDで発生した電荷のレベルを判定し、この判定の結果を表す電荷量レベル信号LevelをNAND回路24より出力する。

各ユニット 100_m の容量設定回路30は、論理反転回路31、論理和回路32及び論理和回路33を有している。

論理反転回路31は、電荷量レベル判定回路20から出力された電荷量レベル 20 信号Levelを入力し、この信号を論理反転して出力する。

論理和回路 32 は、制御信号 300 から出力された第2 リセット信号 Reseta 2 と、電荷量レベル判定回路 20 から出力された電荷量レベル信号 Level とを入力し、これら 2 つの論理信号の論理和を出力する。

10

15

20

25

(· · · · ,

論理和回路33は、制御信号300から出力された第2リセット信号Reset2と、論理反転回路31から出力された論理信号とを入力し、これら2つの論理信号の論理和を出力する。

そして、積分回路 10 のスイッチ SW_{11} は、容量設定回路 30 の論理和回路 32 から出力された論理信号に基づいて開閉し、また、積分回路 10 のスイッチ SW_{12} は、容量設定回路 30 の論理和回路 33 から出力された論理信号に基づいて開閉する。

図3Aは、本実施形態に係る光検出装置1のシフト回路200の回路図、図3B及び図3Cは、シフト回路200から出力されるデジタル信号の2つのパターンを示す図である。以下では、各ユニット100 $_{m}$ の積分回路10のキャパシタCf $_{11}$ の容量がキャパシタCf $_{12}$ の容量の16 (=24) 倍とする。また、各ユニット100 $_{m}$ のA/D変換回路40が8ビットのデジタル信号 $D_{7}\sim D_{0}$ を出力するものとする。

シフト回路200は、12個のセレクタ201~212を有している。これらセレクタ201~212それぞれは、A入力端子及びB入力端子を有し、また、電荷量レベル判定回路20から出力された電荷量レベル信号Levelを入力する端子をも有している。そして、セレクタ201~212それぞれは、電荷量レベル信号Levelが論理レベルHであるときには、A入力端子に入力した論理レベルを出力端子に出力し、電荷量レベル信号Levelが論理レベルLであるときには、B入力端子に入力した論理レベルを出力端子に出力する。

セレクタ201は、論理レベルLをA入力端子に入力し、A \angle D変換回路40から出力された8ビットのデジタル信号のうち最下位ビット D_0 をB入力端子に入力する。

セレクタ202は、論理レベルLをA入力端子に入力し、A/D変換回路40から出力された8ビットのデジタル信号のうちビット D_1 をB入力端子に入力する。

25



セレクタ203は、論理レベルLをA入力端子に入力し、A/D変換回路40から出力された8ビットのデジタル信号のうちビット D_2 をB入力端子に入力する。

セレクタ204は、論理レベルLをA入力端子に入力し、A/D変換回路40から出力された8ビットのデジタル信号のうちビットD $_3$ をB入力端子に入力する。

セレクタ 2 0 5 は、A/D変換回路 4 0 から出力された 8 ビットのデジタル信号のうち最下位ビット D_0 を A入力端子に入力し、ビット D_4 を B入力端子に入力する。

10 セレクタ206は、A/D変換回路40から出力された8ピットのデジタル信号のうちピット D_1 をA入力端子に入力し、ピット D_5 をB入力端子に入力する。セレクタ207は、A/D変換回路40から出力された8ピットのデジタル信号のうちピット D_2 をA入力端子に入力し、ピット D_6 をB入力端子に入力する。セレクタ208は、A/D変換回路40から出力された8ピットのデジタル信号のうちピット D_3 をA入力端子に入力し、最上位ビット D_7 をB入力端子に入力する。

セレクタ209は、A/D変換回路40から出力された8ビットのデジタル信号のうちビットD $_4$ をA入力端子に入力し、論理レベルLをB入力端子に入力する。

20 セレクタ210は、A/D変換回路40から出力された8ビットのデジタル信号のうちビット D_5 をA入力端子に入力し、論理レベルLをB入力端子に入力する。

セレクタ211は、A/D変換回路40から出力された8ビットのデジタル信号のうちビット D_6 をA入力端子に入力し、論理レベルLをB入力端子に入力する。

セレクタ212は、A/D変換回路40から出力された8ビットのデジタル信

9 m 2

10

15

25

号のうち最上位ビット D_7 をA入力端子に入力し、論理レベルLをB入力端子に入力する。

一方、電荷量レベル信号Levelが論理レベルLであるときには、このシフト回路200は、12ビットのデジタル信号(0,0,0,0, D_7 , D_6 , D_5 , D_4 , D_3 , D_2 , D_1 , D_0)を出力する(図3C)。

このように、シフト回路 200 は、A/D 変換回路 40 から出力された 8 ビットのデジタル信号を入力し、電荷量レベル信号 Level が論理レベル H であるときに、積分回路 10 のキャバシタ Cf_{11} 及び Cf_{12} それぞれの容量の比 16 (= 2^4) に応じたビット数 4 だけデジタル信号を桁上げして、 12 ビットのデジタル信号を出力する。

次に、本実施形態に係る光検出装置1の動作について説明する。図4A、図4B、図4C、図4D、図4E、図4F、図4G、図4H、図4I、図4J、図4K、図4Lは、本実施形態に係る光検出装置1の動作を説明するタイミングチャートである。

時刻 t 1 以前には、制御回路 3 0 0 から出力される第 1 リセット信号Reset t 1、第 2 リセット信号Reset 2 及び積分開始指示信号Startそれぞれ は論理レベルLである(図 4 A,図 4 B、図 4 C)。また、各フォトダイオード P Dに接続されたスイッチ S W は全て開いている(図 4 D)。

時刻 t 1 に、制御回路 3 0 0 から出力される第 1 リセット信号Reset 1及び第 2 リセット信号Reset 2 それぞれが論理レベルHとなる(図 4 A,図 4 B)。これにより、積分回路 1 0 の論理和回路 1 1 から出力される論理信号が論理レベルHとなり、容量設定回路 3 0 の論理回路 3 2及び 3 3 それぞれから出力さ

れる論理信号も論理レベルHとなる。そして、積分回路10のスイッチ SW_{10} ~ SW_{12} それぞれが閉じて、キャパシタ Cf_{11} 及び Cf_{12} それぞれが放電されて初期化される(図4E~図4G)。また、積分回路10のスイッチ SW_{13} が閉じて、各フォトダイオードPDに接続されたスイッチを共通に接続する配線の電位は、積分回路10のアンプ A_{10} の非反転入力端子に印加された一定電 EEV_{inp} となり、また、この一定電 EEV_{inp} が電荷量レベル判定回路20の入力端に入力される(図4H)。

その後、時刻t 2 に、第2 リセット信号Reset 2 が論理レベルLとなり、積分回路1 0 のスイッチS W_{13} が開く(図4 H)。時刻t 3 に、第1 リセット信号Reset 1 が論理レベルLとなり、積分回路1 0 のスイッチS W_{10} が開き、積分回路1 0 は積分動作が可能な状態となる(図4 E)。

$$V_{\text{video}} = (I_{\text{sh}} \cdot T_{\text{int}}) / (Cd + Cv) \qquad \dots (2)$$

15

20

5

10

ここで、 I_{sh} は、入射した光の強度に応じてフォトダイオードPDに流れる光電流の大きさであり、 T_{int} は、そのフォトダイオードPDに接続されたスイッチSWが開いていた期間であり、これらの積 I_{sh} ・ T_{int} は、その期間 T_{int} にキャパシタCdに蓄積された電荷の量である。電荷量レベル判定回路 20では、比較回路 21により、上記の入力信号電圧 V_{video} と基準電圧 V_{ref} とが大小比較され、フォトダイオードPDで発生した電荷のレベルが判定される。そして、NAND回路 23及び24により、その比較結果がラッチされて、NAND回路 24より、フォトダイオードPDで発生した電荷のレベルを判定した結果を表す

10

15

20



電荷量レベル信号Leve1が出力される(図4J)。

もし、入射光強度が大きく、電荷量レベル判定回路 20への入力信号電圧 V_{vi} deoが基準電圧 V_{ref} より小さい場合には、比較回路 21より出力される論理信号は論理レベルHとなり、電荷量レベル信号 Leve1は論理レベルHとなる。そして、容量設定回路 30の論理和回路 32 から出力される論理信号は論理レベルHとなって、積分回路 10 のスイッチ SW_{ij} は閉じる。

また、容量設定回路 300 高理和回路 330 ら出力される論理信号は論理レベル Lとなって、積分回路 100 のスイッチ SW_{12} は開く。これにより、積分回路 10 における積分容量部の容量は、比較的大きな値の Cf_{11} となる。時刻 t5 に、制御回路 300 から出力される積分開始指示信号 Starto 高理レベルは、一旦 Hになった後に Lになる。

これにより、積分回路 100のスイッチ SW_{13} が一旦閉じた後に開く。スイッチ SW_{13} が閉じると、フォトダイオード PDにおける入射光強度に応じた量(I_s $h \cdot T_{int}$)の電荷はキャパシタ Cf_{11} に蓄積され、積分回路 10 から出力される電圧 V_s は、以下の式のようになる(図 4 K)。

$$V_c = (I_{sh} \cdot T_{int}) / C f_{11} \qquad \cdots (3)$$

そして、この電圧 V_0 は、A/D変換回路40によりデジタル信号 ($D_7 \sim D_0$) に変換される。

一方、入射光強度が小さく、電荷量レベル判定回路 2 0への入力信号電圧 V_{vi} d_{eo} が基準電圧 V_{ref} より大きい場合には、比較回路 2 1 より出力される論理信号は論理レベル L となり、電荷量レベル信号 L e vel は論理レベル L となる。そして、容量設定回路 3 0の論理和回路 3 2 から出力される論理信号は論理レベル L となって、積分回路 1 0のスイッチ SW_{11} は開く。また、容量設定回路 3 0



$$V_c = (I_{sh} \cdot T_{int}) / C f_{12} \qquad \cdots (4)$$

10 となる。そして、この電圧 V_o は、A/D変換回路40によりデジタル信号(D_7 ~ D_o)に変換される。

10

15

20

25

図 5 は、本実施形態に係る光検出装置 1 のシフト回路 2 0 0 から出力される 1 2 ビットデジタル信号の値と入射光強度との関係を示すグラフである。電荷量レベル判定回路 2 0 への入力信号電圧 V_{video} が基準電圧 V_{ref} より大きい場合(すなわち、電荷量レベル信号 Level が論理レベルHである場合)には、積分回路 1 0 の可変容量部の容量は比較的大きな値 Cf_{11} となり、入射光強度が大きい場合であっても飽和することなく入射光強度が検出される。一方、電荷量レベル判定回路 2 0 への入力信号電圧 V_{video} が基準電圧 V_{ref} より小さい場合(すなわち、電荷量レベル信号 Level が論理レベル L である場合)には、積分回路 1 0 の可変容量部の容量は比較的小さな値 Cf_{12} となり、入射光強度が小さい場合であっても感度よく入射光強度が検出される。

このように、本実施形態に係る光検出装置1は、フォトダイオードPD毎に積 分回路10の可変容量部の容量を適切かつ迅速に設定することができるので、画 素毎の入射光強度検出のダイナミックレンジが広く高速に入射光強度を検出する ことができる。

なお、本実施形態に係る光検出装置1では、積分回路10のキャパシタCf₁₁の容量がキャパシタCf₁₂の容量の16 (=2 4) 倍であるとし、A/D変換回路40が8ビットのデジタル信号を出力するものとし、また、シフト回路200が必要に応じてデジタル信号を4ビットの桁上げすることにした。一般に、積分回路10のキャパシタCf₁₁の容量がキャパシタCf₁₂の容量の2ⁿ倍(nは1以上の整数)であるとし、A/D変換回路40がn以上のビット数のデジタル信号を出力するものとし、また、シフト回路200が必要に応じてデジタル信号をnビットの桁上げすることにするのが好適である。

このようにすることで、シフト回路200から出力されるデジタル信号の値は、 入射光強度に対して線形性が優れるものとなる。

上記実施形態は種々の変形が可能である。例えば、各要素回路の構成は他の態 様のものが可能である。特に、積分回路 1 0 の可変容量部の具体的回路構成は、

10

15

20

25



上記実施形態のものに限られず、他の構成の回路が可能である。積分回路10の可変容量部がとり得る容量は、上記実施形態の如く2段階に限られるものではなく3段階以上であってもよく、この段階数に応じて電荷量レベル判定回路20及び容量設定回路30それぞれの回路は適切に構成される。

シフト回路 2 0 0 は必ずしも必要ではない。コンピュータ等のデータ処理装置が、A/D変換回路 4 0 から出力されたデジタル信号と、電荷量レベル判定回路 2 0 から出力された電荷量レベル信号 Levelとを入力して、その後、必要な処理を行ってもよい。

A/D変換回路40も必ずしも必要ではない。データ処理装置が、積分回路10から出力された電圧を入力してA/D変換するとともに、電荷量レベル判定回路20から出力された電荷量レベル信号Levelをも入力して、その後、必要な処理を行ってもよい。

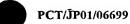
また、本実施形態に係る光検出装置 1 は、M個(Mは 2 以上の整数)のユニット 100_1 ~ 100_M それぞれが複数のフォトダイオードPDを有するものであって、複数のフォトダイオードPDが 2 次元配列されたものであり、 2 次元像を撮像し得るものであった。しかし、M=1 とし、複数のフォトダイオードPDが 1 次元配列されたものとして、1 次元像を撮像し得るものとしてもよい。さらに、M=1 とし、 1 つのフォトダイオードPDを有するものとして、撮像するのではなく単に入射光強度を検出し得るものとしてもよい。このような場合にも、入射光強度が大きく変化する場合や高速に変化する場合であっても、入射光強度検出のダイナミックレンジが広く且つ高速に入射光強度を検出することができる。

以上、説明したように、上述の光検出装置は、光検出素子PDの出力に応じた 積分回路10からのアナログ信号(電圧)が入力され、このアナログ信号の大き さを判定する判定回路20と、判定回路20の出力に応じた分解能で入力された アナログ信号をデジタル信号に変換するAD変換手段10,40とを備えるもの であり、判定回路20には光検出素子PDの出力に応じたアナログ信号が入力さ

10

15

25



れ、これに基づくA/D変換手段10,40の内部制御によってA/D変換動作を行うことができ、従来のように、デジタル化された映像信号輝度に基づいてA/D変換手段の分解能を制御するものではないため、高速制御が可能となる。

上記実施形態においては、A/D変換手段が、光検出素子PDの後段に接続されるキャパシタ群 Cf_{11} , Cf_{12} をオペアンプ A_{10} の入出力端子間に並列接続してなる積分回路 10 と、キャパシタ群 Cf_{11} , Cf_{12} の電荷蓄積動作の開始前に、判定回路 20の出力に応じてオペアンプ A_{10} の入出力端子間のキャパシタ群 Cf_{11} , Cf_{12} の合成容量を設定する容量設定回路とを備えるものであって、上述のように高速にダイナミックレンジを変えることができるものであった。

一般に、電圧=電荷量/容量の関係がある。したがって、入射光強度の増加に伴って、合成容量を増加させると、電荷量の変化に対する積分回路の出力電圧の変化が小さくなり、変換の分解能は低くなるが、入射光強度が大きくても出力電圧が飽和することなく入射光強度が検出される。また、一方、入射光強度の低下に伴って、合成容量を低下させると、電荷量の変化に対する積分回路の出力電圧の変化が大きくなり、変換の分解能を高くすることができる。

図6は別の実施形態に係る光検出装置1の概略構成図である。本実施形態の光検出装置1と上述の実施形態に係る光検出装置とは以下の2つの点においてのみ異なる。すなわち、第1の相違点は、本実施形態においては、積分回路10の容量は可変でない点である。第2の相違点は積分回路10の容量が固定である代わりにA/D変換回路40のA/D変換分解能及びダイナミックレンジが相補的に可変であって、電荷量レベル判定回路20の出力に応じて分解能及びダイナミッレンジが設定されることである。以下、詳説する。

この光検出装置も上述の実施形態に係る光検出装置と同様であり、A/D変換回路40に、光検出素子PDの出力に応じた積分回路10からのアナログ信号(電圧)が入力されるが、判定回路20は光検出素子の出力に応じたアナログ出力の大きさを判定する。AD変換手段10,40は、判定回路20の出力に応じた分

10

20

25



解能で入力されたアナログ信号をデジタル信号に変換する。

このA/D変換の分解能は、A/D変換のダイナミックレンジとは相反する特性を有するものである。すなわち、所定範囲の大きさを有するアナログ信号を1つのデジタル信号に変換する場合、その範囲が小さく設定できる方が分解能は高いのであるが、A/D変換にキャバシタを用いた場合、電荷量の変化に対する電圧変化率は容量の逆数に比例するため、換言すれば、蓄積可能な電荷量が小さいキャバシタを用いた方が、分解能は高くすることができる。一方で、蓄積可能な電荷量は小さいので、ダイナミックレンジは狭くなる。蓄積可能な電荷量を増加させるためには、キャバシタ両端間の電圧を増加させるか、容量自体を増加させればよい。

光検出素子PDへの入射光強度が大きい場合には、光検出素子の出力に応じたアナログ信号が入力される判定回路20でその旨を判定し、判定回路20の出力に応じた分解能でA/D変換を行うことで、分解能を低下させても高強度側のダイナミックレンジを確保することができる。

15 また、光検出素子PDへの入射光強度が小さい場合には判定回路20でその旨を検出し、判定回路20の出力に応じた分解能でA/D変換を行うことで、高強度側のダイナミックレンジが狭くなるものの、分解能は高くすることができる。もちろん、この場合、入射光強度が低いので本質的には高強度側はA/D変換が行えなくてもよい。

上述の実施形態と同様に、判定回路20には光検出素子PDの出力に応じたアナログ信号が入力され、判定回路20の出力に基づいてA/D変換を制御する。これは、従来のように、デジタル化された映像信号輝度に基づいてA/D変換手段の分解能を制御するものではないため、高速制御が可能となる。

図7は本実施形態に係る光検出装置1の積分回路10、判定回路20及び容量 設定回路30の回路図である。本実施形態に係る光検出装置は図2に示したもの と比較して、判定回路20の出力が積分回路10に入力されるのではなく、後段

4-21

∯. 10

15

25

のA/D変換回路 40 に入力される点のみが異なる。積分回路 10 は判定回路 2 0 の出力を利用しないので、図 2 に示したものと異なり、そのキャパシタはキャパシタ C f 12 は 1 つのみである。もちろん、これは複数であってもよい。

容量設定回路30から出力される電圧のレベルは、光検出素子PDにおいて検出された入射光強度が所定値の前後で切り替わる。本例では、この信号の切り替わりを利用して、後段のA/D変換回路40のキャバシタに蓄積可能な電荷量を切り替え、A/D変換の分解能とダイナミックレンジを切り替える。上述のように、キャバシタに蓄積可能な電荷量を増加させるためには、キャバシタ両端間の電圧を増加させるか、容量自体を増加させればよい。まず、キャバシタ両端間の電圧を増加させる構成について説明する。

図8はA/D変換回路40の回路図である。積分回路10から出力されたアナログ信号(電圧)はキャパシタ40Xを介してオペアンプ40Aの反転入力端子に入力される。オペアンプ40Aの入出力端子間には主キャパシタCmainが介在しており、アナログ信号の大きさに応じた量の電荷が蓄積される。なお、主キャパシタに蓄積された電荷はCmainを短絡するスイッチSWCを閉じれば、リセットされる。

オペアンプ40Aの出力端子には、主キャバシタCmainに蓄積された電荷に応じた電圧が発生し、この電圧は比較器40Bに入力される。主キャバシタCmainに蓄積された電荷量が所定値よりも減少すると、比較器40Bへの入力電圧の絶対値が基準電圧Vcomよりも低下するので、比較器40Bの出力電圧はL(或いは設定によってはHレベル)レベルとなる。比較器40Bの出力電圧がLレベルとなるまで、容量制御部40Cはスイッチ SW_{111} ~ SW_{114} 又はスイッチ SW_{121} ~ SW_{124} が切り替わるように制御し、主キャバシタCmainに蓄積された電荷を副キャバシタ群 C_{S111} ~ C_{S114} 又は C_{S121} ~ C_{S124} に移動させていく。本例では、副キャバシタ群 C_{S111} ~ C_{S114} と C_{S121} ~ C_{S124} は、容量も含めて同一構成であり、一方の群のみで兼用することができる。



A/D変換動作は、まず、スイッチSWCを閉じることで、主キャバシタCmainに蓄積された電荷を放電し、しかる後、積分回路10からのアナログ信号(電圧)に比例した電荷を主キャバシタCmainに蓄積する。判定回路20からは、いずれの参照電圧Vref1,Vref2を使用するかどうかの指示がスイッチSW110、SW120に入力される。いずれの参照電圧を利用するかどうかを決定する判定回路20及び容量設定回路30からの指示信号S1,S2は、光検出素子PDへの入射光強度に依存する。ここでは、入射光強度が高い場合にはS1がHレベル、低い場合にはS2がHレベルであるとし、これに応じてSWS110、SW120が接続されるものとする。

要するに、入射光強度が高い場合には副キャパシタ群 $C_{S111}\sim C_{S114}$ を参照電圧Vref2に接続可能であり、入射光強度が低い場合には副キャパシタ群 $C_{S121}\sim C_{S124}$ を参照電圧Vref1に接続可能である。参照電圧が高い方が、より多くの電荷を接続されたキャパシタに蓄積することができるわけであるから、入射光強度が高い場合の方の参照電圧Vref2は、参照電圧Vref1よりも大きいということになる。なお、キャパシタの両端を共に同電位Vcomに接続した場合には電荷は蓄積されない。

10

15

20

25

本実施形態においては、A/D変換手段が、(1)光検出素子PDの後段に接続される積分回路 10と、(2)積分回路 10の出力に比例した電荷が蓄積される主キャパシタ C_{main} 、主キャパシタ C_{main} に蓄積された電荷が移動して蓄積される観数の副キャパシタ C_{s111} , C_{s112} , C_{s113} , C_{s114} (C_{s121} , C_{s122} , C_{s123} , C_{s124}) 及び複数の副キャパシタ C_{s111} , C_{s112} , C_{s112} , C_{s113} , C_{s114} (C_{s121} , C_{s113} , C_{s114} (C_{s121} , C_{s122} , C_{s123} , C_{s123} , C_{s124}) への電荷の移動を制御し当該制御量をデジタル信号として出力する容量制御部 40 Cを有するA/D変換回路とを備えている。

判定回路 200 の出力に応じて副キャバシタ C_{S111} , C_{S112} , C_{S113} , C_{S11} $_4$ (C_{S121} , C_{S122} , C_{S123} , C_{S124}) の個々に蓄積可能な電荷量が設定される (本例では、参照電圧を設定している)。すなわち、電荷量=容量×電圧なので、個々の副キャバシタ C_{S111} , C_{S112} , C_{S113} , C_{S114} (C_{S121} , C_{S122} , C_{S123} , C_{S124}) の両端間の電圧を制御すれば、蓄積可能な電荷量が変化し、分解能及びダイナミックレンジが変化する。この場合、上述の実施形態とは異なり、判定回路 200 の出力に基づいて、 A D 変換回路側で分解能の調整を行っていることとなる。

本例においては、個々の副キャバシタ C_{S111} , C_{S112} , C_{S113} , C_{S114} (C_{S121} , C_{S122} , C_{S123} , C_{S124}) の両端に印加される電圧を判定回路 20 の出力に依存して決定し、副キャバシタ C_{S111} , C_{S112} , C_{S113} , C_{S114} (C_{S12} , C_{S122} , C_{S123} , C_{S124}) の個々に蓄積可能な電荷量を設定している。

すなわち、判定回路 20 からの出力 S1 によってスイッチ SW110 が接続されると、容量制御部 30 の制御によって、副キャパシタ群 C_{S111} , C_{S112} , C_{S} 113, C_{S114} は、参照電圧 Vref2 に接続可能となる。要するに、それぞれのキャパシタに蓄積可能な電荷量が参照電圧 Vref2 によって決定される。

同様に、判定回路 2 0 からの出力 S 2 によってスイッチ S W 1 2 0 が接続されると、容量制御部 3 0 の制御によって、副キャパシタ群 C_{S121} , C_{S122} , C_{S1}

10

15

20

25



 C_{S124} は、参照電圧Vref1に接続可能となる。要するに、蓄積可能な電荷量が参照電圧Vref1が確定することによって決定される。

あとは、こらのキャパシタに電荷を蓄積するかどうか、すなわち、主キャパシタ Cmainから電荷を移動させるかどうかを、容量制御部40 Cが上述のように決定すれば、A/D変換が行われることなる。

図10A及び図10Bは、スイッチSW110、SW120の開閉を示すタイミングチャートである。例えば、入射光強度が高い場合、これらのSW110,SW120を時刻 t1から時刻 t2にかけて閉じた後、開放し、しかる後、時刻 t4以降にSW110を接続することで、参照電圧Vref2を使用可能とする。参照電圧Vrefが使用できれば、基準電圧Vcomとの差に応じて副キャバシタ群 C_{S111} , C_{S112} , C_{S113} , C_{S114} に電荷が蓄積可能となり、ダイナミックレンジの広いA/D変換が行われることとなる。

一方、入射光強度が小さい場合には、参照電圧Vref1を使用可能とすることで、副キャパシタ群 C_{S121} , C_{S122} , C_{S123} , C_{S124} に電荷が蓄積可能となり、分解能の高いA/D変換が行われることとなる。

上記では蓄積可能な電荷量を、参照電圧を制御することで制御したが、これは 複数のキャパシタを用意し、キャパシタ自体の容量を変えることで制御してもよ い。

図9は別のA/D変換回路40の回路図である。

この場合、A/D変換手段は、(1)光検出素子PDの後段に接続される積分回路 10 と、(2)積分回路 1 のの出力に比例した電荷が蓄積される主キャパシタ C main、主キャパシタ C mainに蓄積された電荷が移動して蓄積される複数の副キャパシタ C_{S111} , C_{S112} , C_{S113} , C_{S114} (C_{S121} , C_{S122} , C_{S12} $_3$, C_{S124})、及び、これらの複数の副キャパシタへの電荷の移動を制御し当該制御量をデジタル信号として出力する容量制御部 4 0 C を有する A/D変換回路とを備え、判定回路 2 0 の出力に応じて複数の副キャパシタから特定の容量群のキ

10

15

20

25

ャパシタ群(例えば、 C_{S111} , C_{S112} , C_{S113} , C_{S114}) を選択し、選択されたキャパシタ群に、容量制御部 40 Cの制御に従って主キャパシタ Cmainから電荷を移動するものである。

図9に示した回路が図8に示した回路と異なる点は2点のみである。上記参照電 \mathbb{E} V r e f 1, \mathbb{V} r e f 2 が、共に同一の参照電 \mathbb{E} V r e f \mathbb{V} である点と、副キャバシタ群の個々の容量が異なる点のみである。図8に示したキャバシタ \mathbb{V} C \mathbb{V} C

動作は図8の回路と同一であり、一方の副キャバシタ群が使用できるように選択すると、参照電圧Vref2, Vref を切り替えた場合と同様に、各副キャバシタ群のベースとなる容量Cp, Cq が切り替わる。

上記の回路と同様に、入射光強度が高い場合、これらのSW110,SW120 を時刻t1から時刻t2にかけて閉じた後、開放し、しかる後、時刻t4以降にSW110を接続することで、ベースの容量Cpの副キャパシタ群 C_{S111} , C_{S112} , C_{S113} , C_{S114} を使用可能とする。副キャパシタ群 C_{S111} , C_{S112} , C_{S113} , C_{S114} に蓄積できる電荷量は多いので、ダイナミックレンジの広いA/D変換が行われることとなる。

一方、入射光強度が低い場合、時刻 t 4以降にSW120を接続することで、ベースの容量Cqの副キャパシタ群 C_{S121} , C_{S122} , C_{S123} , C_{S124} を使用可能とする。副キャパシタ群 C_{S111} , C_{S112} , C_{S113} , C_{S114} に蓄積できる電荷量は少ないので、分解能の高いA/D変換が行われることとなる。なお、入射光強度とシフト回路 2 0 0 からのデジタル出力との関係は図 5 に示したものと同様となる。

産業上の利用可能性

本発明は、光検出装置に利用することができる。

10

15

20

25



請求の範囲

- 1. 光検出素子の出力に応じたアナログ信号が入力され、当該アナログ信号の大きさを判定する判定回路と、前記判定回路の出力に応じた分解能で前記アナログ信号をデジタル信号に変換するA/D変換手段とを備えることを特徴とする光検出装置。
- 2. 前記A/D変換手段は、前記光検出素子の後段に接続されるキャパシタ群をオペアンプの入出力端子間に並列接続してなる積分回路と、前記キャパシタ群の電荷蓄積動作の開始前に、前記判定回路の出力に応じて前記入出力端子間の前記キャパシタ群の合成容量を設定する容量設定回路とを備えることを特徴とする請求の範囲第1項に光検出装置。
- 3. 前記A/D変換手段は、前記積分回路の出力をデジタル信号に変換するA/D変換回路を更に備えることを特徴とする請求の範囲第2項に記載の光検出装置。
- 4. 前記A/D変換回路から出力されたデジタル信号が入力され、前記 判定回路の出力に応じて前記デジタル信号のビットをシフトして出力するシフト 回路を更に備えることを特徴とする請求の範囲第3項に記載の光検出装置。
- 5. 前記合成容量は第1容量又は第2容量に設定可能であって且つ前記第1容量は前記第2容量の2ⁿ倍(nは1以上の整数)であり、前記A/D変換回路はn以上のビット数のデジタル信号を出力することを特徴とする請求の範囲第3項に記載の光検出装置。
 - 6. 前記A/D変換手段は、

前記光検出素子の後段に接続される積分回路と、

前記積分回路の出力に比例した電荷が蓄積される主キャバシタ、前記主キャバシタに蓄積された電荷が移動して蓄積される複数の副キャバシタ、及び前記複数の副キャパシタへの電荷の移動を制御し当該制御量を前記デジタル信号として出力する容量制御部を有するA/D変換回路とを備え、

前記判定回路の出力に応じて前記副キャバシタの個々に蓄積可能な電荷量が設

Sec. 1

10

15

20

25

定されることを特徴とする請求の範囲第1項に光検出装置。

7. 個々の前記副キャバシタの両端に印加される電圧を前記判定回路の 出力に依存して決定することで、前記副キャバシタの個々に蓄積可能な電荷量を設 定することを特徴とする請求の範囲第6項に記載の光検出装置。

8. 前記A/D変換手段は、

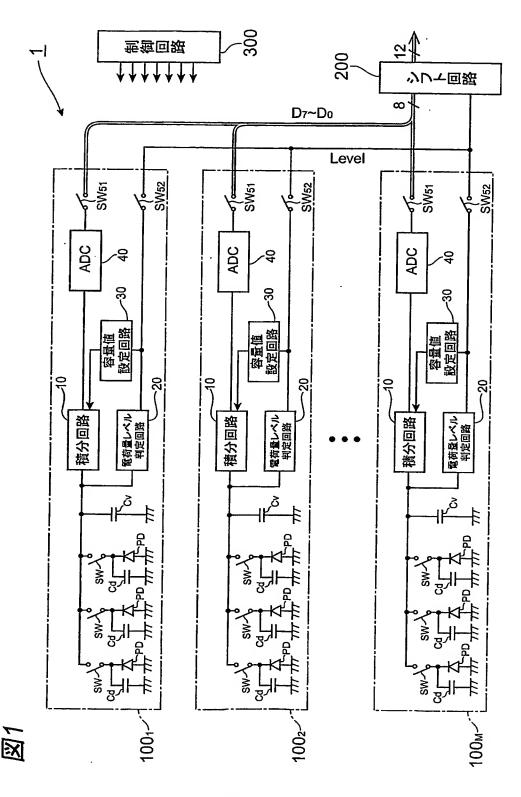
前記光検出素子の後段に接続される積分回路と、

前記積分回路の出力に比例した電荷が蓄積される主キャパシタ、前記主キャパシタに蓄積された電荷が移動して蓄積される複数の副キャパシタ、及び前記複数の副キャパシタへの電荷の移動を制御し当該制御量を前記デジタル信号として出力する容量制御部を有するA/D変換回路とを備え、

前記判定回路の出力に応じて前記複数の副キャパシタから特定の容量群のキャパシタ群を選択し、選択されたキャパシタ群に、前記容量制御部の制御に従って前記主キャパシタから電荷を移動することを特徴とする請求の範囲第1項に光検出装置。

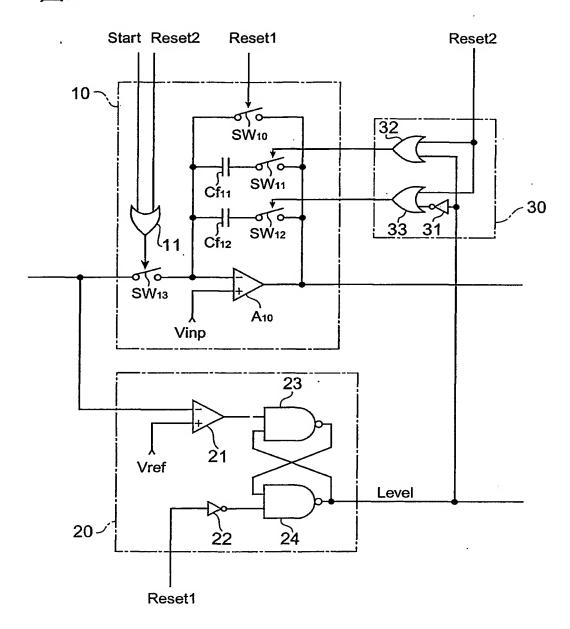
- 9. 光検出素子の後段に接続されるキャバシタ群をオペアンプの入出力端子間に並列接続してなる積分回路と、前記キャバシタ群の電荷蓄積動作の開始前に、前記光検出素子からの電荷量に応じて前記入出力端子間の前記キャバシタ群の合成容量を設定する容量設定回路とを備えることを特徴とする光検出装置。
- 10. 入射した光の強度に応じた量の電荷を発生し出力する光検出素子と、容量が可変である積分容量部を有し前記光検出素子で発生した電荷を前記積分容量部に蓄積し当該蓄積電荷の量に応じた値の電圧を出力する積分回路と、前記光検出素子で発生した電荷のレベルを判定する電荷量レベル判定回路と、前記積分回路における電荷蓄積動作の開始に先立って、前記電荷量レベル判定回路により判定された電荷量レベルに基づいて前記積分容量部の容量を設定する容量設定回路とを備えることを特徴とする光検出装置。

1.55

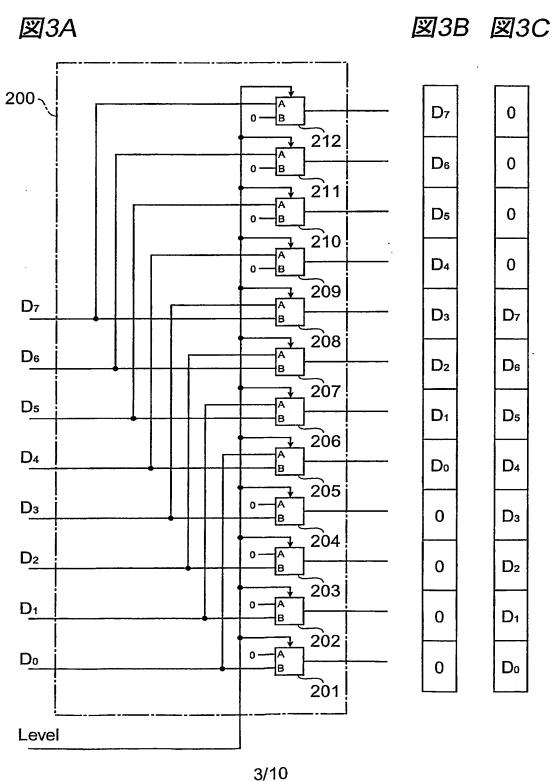


1/10

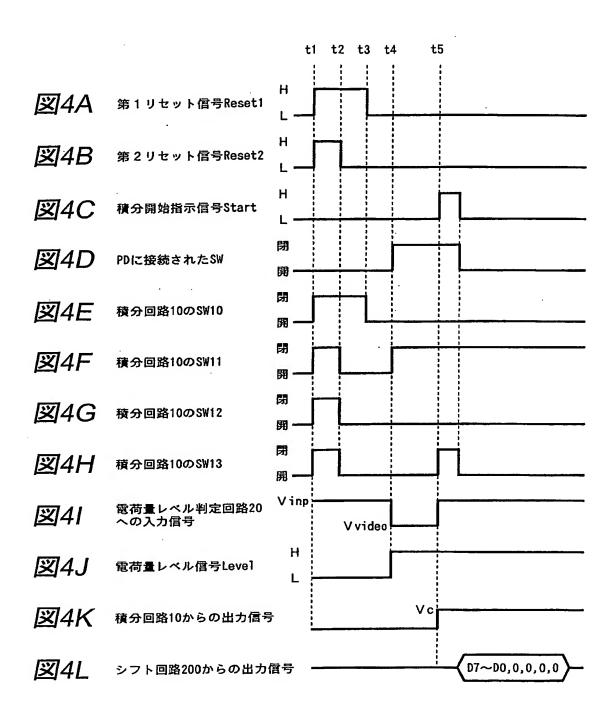
図2



(· · ·

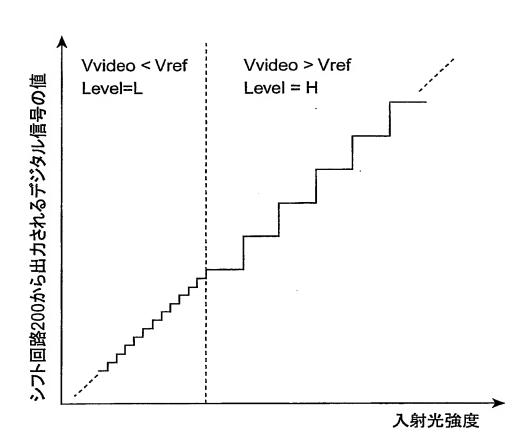


it so '



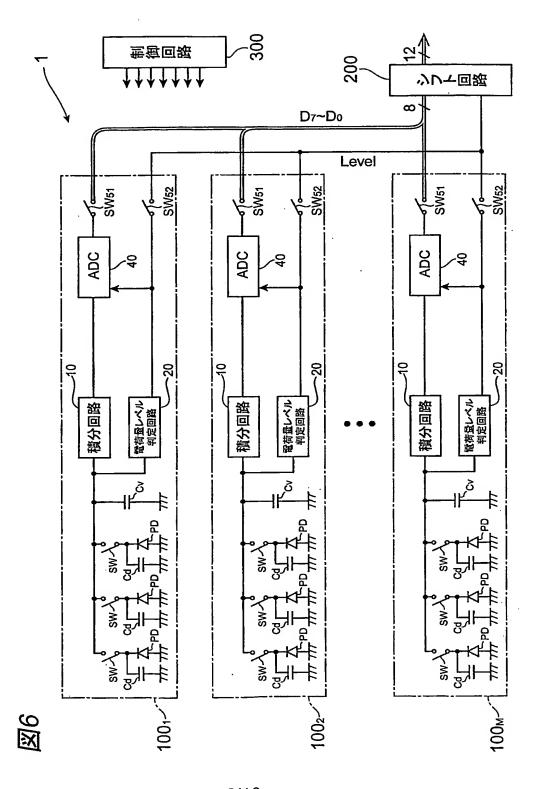
1.701

図5



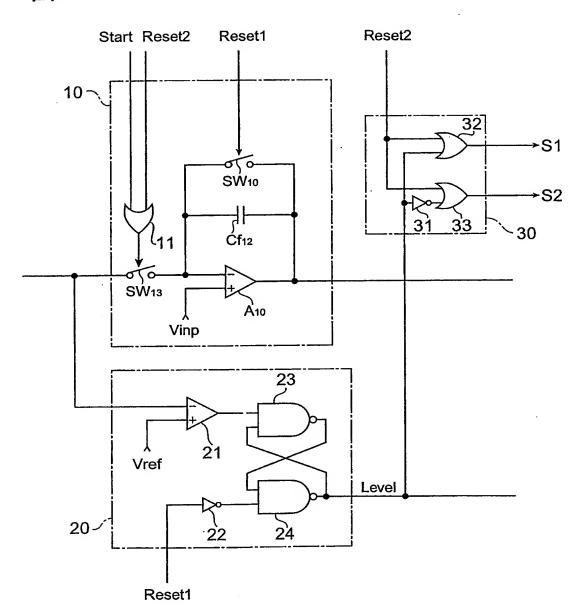
(v. . . .

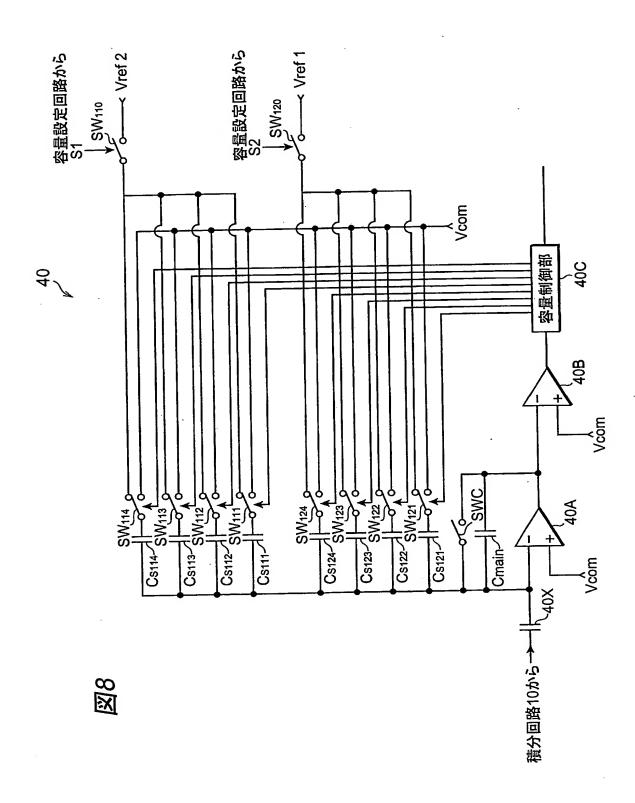
 $(\hat{\zeta}^{(i)}_{i,j})_{i}$

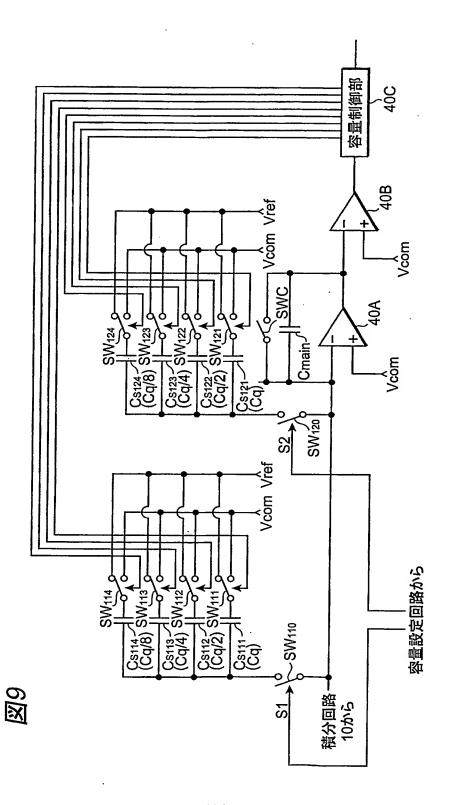


6/10

図7



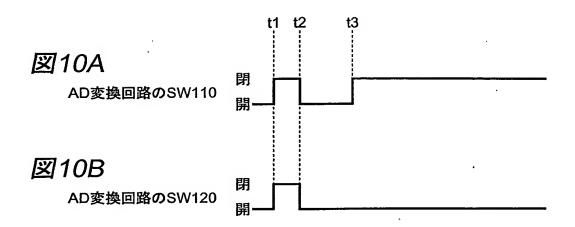




9/10

1 22

 $Q_{i,k}^{(1)}$



PCT/JP01/06699

			PCT/J	P01/06699			
A. CLAS	SIFICATION OF SUBJECT MATTER . Cl ⁷ G01J 1/44						
	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
	OS SEARCHED locumentation searched (classification system follows	rd by classification	2/2)				
Int.	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ G01J 1/42-1/44, G01D 3/02-3/04, G01D 5/24, G01R 19/00-19/32, G01R 29/22-29/24, H01L 27/14, H01L 31/10, H03M 1/00-1/88, H04B 10/00-10/02, H04N 5/222-5/243, H04N 5/33-5/335						
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2001 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2001 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2001							
Electronic d	data base consulted during the international search (na	me of data base and, whe	re practicable, sea	rch terms used)			
	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category*	Citation of document, with indication, where a	appropriate, of the relevan	nt passages	Relevant to claim No.			
X Y A	JP 5-291955 A (NEC Corporation 05 November, 1993 (05.11.93), Full text; Figs. 1 to 6 Full text; Figs. 1 to 6 Full text; Figs. 1 to 6 (Family: none)	n),		1 2-5,9-10 6-8			
Y A A	JP 9-51476 A (Hamamatsu Photon 18 February, 1997 (18.02.97), Full text; Figs. 1 to 6 Full text; Figs. 1 to 6 & US 6201573 A JP 10-153425 A (Inax Corporati			2-5,9-10 6-8 1-10			
	09 June, 1998 (09.06.98), Par. No. [0019] to [0027]; Fig (Family: none)	. 5					
	documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family	annex.				
Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		"X" document of particuconsidered novel or step when the document of particuconsidered novel or step when the document of particuconsidered to involve combined with one combination being of document member of the standard priority of the property of the priority of the	at published after the international filing date or and not in conflict with the application but cited to be principle or theory underlying the invention cannot be extracted at the claimed invention cannot be exel or cannot be considered to involve an inventive document is taken alone particular relevance; the claimed invention cannot be involve an inventive step when the document is the one or more other such documents, such being obvious to a person skilled in the art inber of the same patent family				
30 00	tual completion of the international search ctober, 2001 (30.10.01)	Date of mailing of the i 06 Novembe	Date of mailing of the international search report 06 November, 2001 (06.11.01)				
Vame and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer					
acsimile No.	1=	Telephone No.					
rm יייר איני	A/210 (second sheet) (July 1002)						

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)



national application No.
PCT/JP01/06699

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim				
A	JP 2-288709 A (Mitsubishi Electric Corporation), 28 November, 1990 (28.11.90), Full text; Figs. 1 to 3 (Family: none)	1-10			
A	IEEE Journal of Solid-State Circuits, Vol.30, No.5, (USA), Institute of Electrical and Electronics Engineers, 18 May, 1995 (18.05.95), pages 533 to 541	1-10			

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))							
Int.	. C 1 7 G01J 1/44						
	行った分野						
調査を行った	最小限資料(国際特許分類(IPC))						
Int. Cl ⁷ G01J 1/42-1/44, G01D 3/02-3/04, G01D 5/24, G01R 19/00-19/32, G01R 29/22-29/24, H01L 27/14, H01L 31/10, H03M 1/00-1/88, H04B 10/00-10/02, H04N 5/222-5/243, H04N 5/33-5/335							
最小限資料以外	最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの						
日本国人							
日本国家	登録実用新案公報 1994-2001年						
日本国	公開実用新案公報1971-2001年登録実用新案公報1994-2001年実用新案登録公報1996-2001年	•					
	7/1/1/X X X X X X X X X X X X X X X X X X						
国際調査で使用	用した電子データベース (データベースの名称	、調査に使用した用語)					
	•						
•							
C. 関連する	ると認められる文献・						
引用文献の			・関連する				
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連する	ときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号				
			おいいくこかの下口へと思い				
	TD = 00=0==						
	JP 5-291955 A (E		•				
	5.11月.1993(05.1	. 1. 93)					
X	全文,第1-6図	,	1				
Y	全文, 第1-6図	•					
			2-5, 9-10				
Α	全文,第1-6図		6-8				
	(ファミリーなし)	·	•				
j		,	į				
	•	!					
	•	\					
X C欄の続き	にも文献が列挙されている。		·				
			紙を参照。 ———————				
* 引用文献の		の日の後に公表された文献					
「A」特に関連	区のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「T」国際出願日又は優先日後に公表さ	れた文献であって				
もの		出願と矛盾するものではなく、発	明の原理又は理論				
	目前の出願または特許であるが、国際出願日	の理解のために引用するもの					
	表されたもの	「X」特に関連のある文献であって、当	i該文献のみで発明				
「し」優先権主	三張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行	の新規性又は進歩性がないと考え	られるもの				
	は他の特別な理由を確立するために引用する	「Y」特に関連のある文献であって、当	i該文献と他の1以				
	文献(理由を付す) より という という という という とり						
「〇」口頭によ	る開示、使用、展示等に言及する文献	よって進歩性がないと考えられる	もの				
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献							
同欧田女士 (1771) 上 D (1771)							
国際調査を完了した日 30.10.01 国際調査報告の発送日 06.11.01							
	30. 10. 01	00.11	. 1U.				
(三) 欧细大-W-96 ~	ATTATA TO THE		 				
国際調査機関の名称及びあて先特許庁審査官(権限のある職員)			2W 9807				
	特許庁(ISA/JP)	藤原 伸二	7				
郵便番号100-8915							
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3290							

C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y A	JP 9-51476 A (浜松ホトニクス株式会社) 18.2月.1997 (18.02.97) 全文,第1-6図 全文,第1-6図 & US 6201573 A	2-5, 9-10 6-8
A	JP 10-153425 A (株式会社イナックス) 9.6月.1998 (09.06.98) 段落番号【0019】-【0027】,第5図 (ファミリーなし)	1 -10
A	JP 2-288709 A (三菱電機株式会社) 28.11月.1990(28.11.90) 全文,第1-3図 (ファミリーなし)	1-10
A	IEEE Journal of Solid-State Circuits, 第30巻, 第5号 (米) Institute of Electrical and Electronics Engineers, 18.5月.1995 (18.05.95) 第533-541頁	1-10
ŀ		
		·

THIS PAGE BLANK (USPTO)